Regimul de comutaţie al elementelor semiconductoare

Dioda

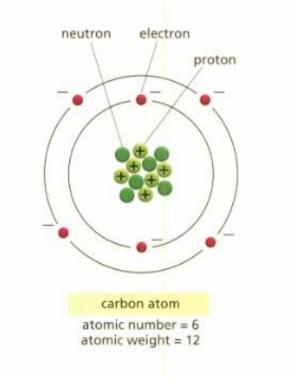
Tranzistorul Bipolar

Tranzistorul MOS Unipolar

Materiale semiconductoare

Atom

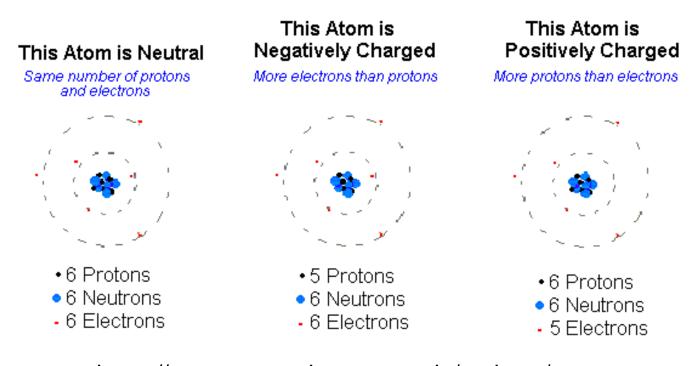
- unitate de materie care formează un element chimic
- 100 picometri diametru
- compus din nucleu si unul sau mai multi electroni
- nucleul este format din unul sau mai multi protoni si un numar de neutroni
- neutronii nu au sarcina electrica
- protonii au o sarcina electrica pozitiva
- electronii au o sacina electrica negativa
- electron de valență electron din învelişul exterior care poate participa la formarea unei legături chimice



http://diagramcenter.org/ samplebook/06b-CarbonAtom.xhtml

• Atom (continuare)

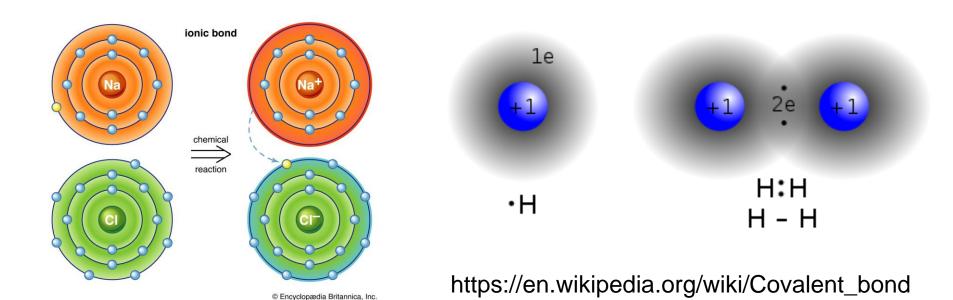
- dacă numărul de protoni este egal cu numarul de electroni, atomul este neutru din punct de vedere electric
- dacă numărul de protoni este diferit de numarul de electroni, atomul are o sarcină generală negativă sau pozitivă si se numeste ion



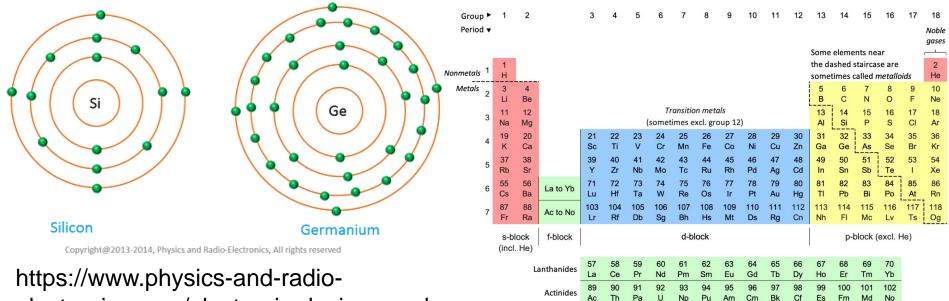
https://www.qrg.northwestern.edu/projects/vss/docs/propulsion/1-what-is-an-ion.html

Legătură chimică

- atracție între atomi, ioni sau molecule care permite formarea de compuși chimici
- legătura ionică rezultată din forța electrostatică dintre ionii încărcați opus
- legătura covalentă prin împărțirea electronilor; ambii atomi din legătură contribuie cu un electron de valență pentru a forma o pereche comună



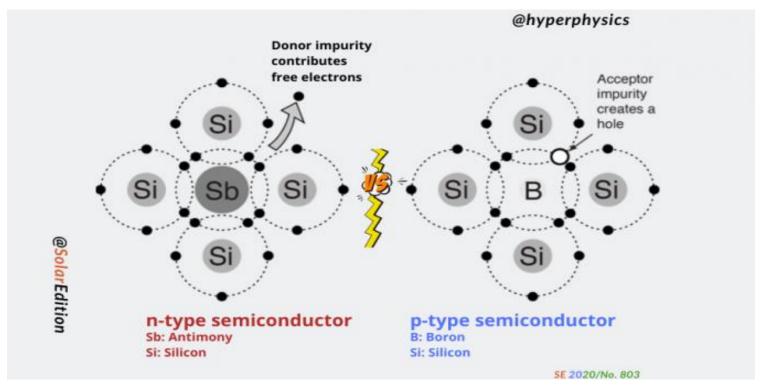
- Semiconductoare: conductivitate electrică intermediară între materialele conductoare și cele izolatoare
- Materialele semiconductoare (siliciul şi germaniul): rezistivități intermediare (sute sau mii ohm·cm); se găsesc pe coloana a IV-a a tabelei Mendeleev, având patru electroni de valență.



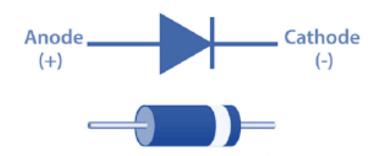
electronics.com/electronic-devices-and-circuits/semiconductor/intrinsic-semiconductor/atomic-structure-of-silicon-and-germanium.html

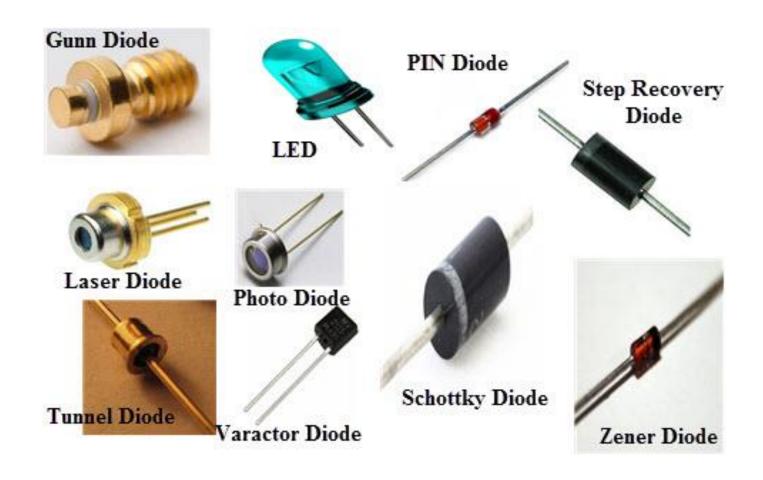
https://en.wikipedia.org/wiki/Periodic_table

- Modificarea comportării materialelor semiconductoare se face prin adăugare de impurități, prin procesul de dopare
- Tipuri de materialele semiconductoare:
 - tip n, electronii sunt in exces; impurități precum fosforul,
 arseniul, elemente care se găsesc pe coloana a V-a
 - tip p, purtătorii de sarcină în exces sunt cei pozitivi (goluri);
 impurități precum borul sau aluminiul, aflate pe coloana a IIIa şi având trei electroni de valență



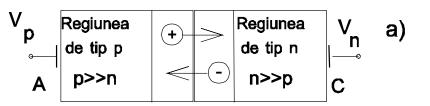
Diode

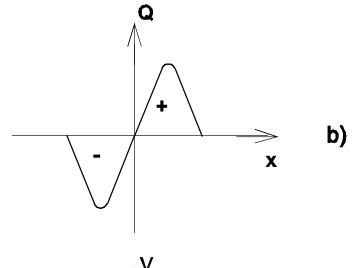


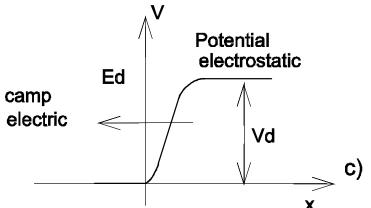


Dioda semiconductoare în regim de comutație

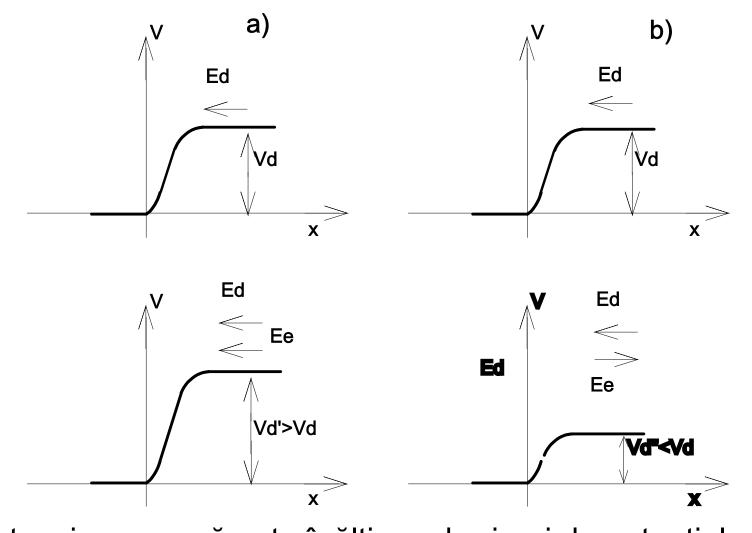
autolimitare



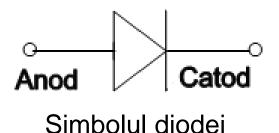


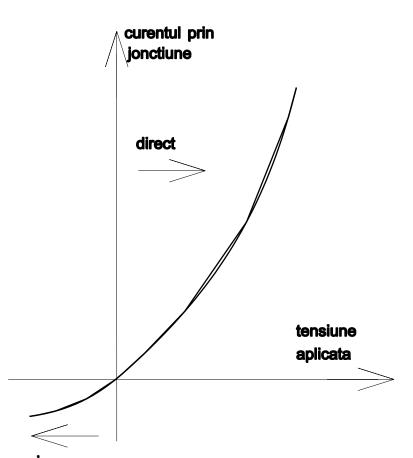


Echilibru termic: nu se va produce niciun curent electric prin semiconductor Proces de difuzie Câmp electric de difuzie (Ed) asociat unei diferențe de potențial, numit potențial de difuzie sau barieră de potențial, lângă planul joncțiunii, care se opune tendinței de difuzie Difuzia de purtători este un proces cu



O tensiune ce măreşte înălţimea barierei de potenţial este numită tensiune de polaritate inversă
O tensiune externă de polaritate opusă se numeşte tensiune directă





Consideram o tensiune U aplicata la bornele A (anod) şi C (catod) ale diodei semiconductoare:

$$U = Vp - Vn$$

Vp > Vn – curent electric este mare şi este datorat purtătorilor majoritari; joncţiunea este polarizată direct

Vp < Vn – curent electric este neglijabil şi este datorat purtătorilor minoritari; joncţiunea este polarizată invers

Caracteristica curent-tensiune

doua drepte i=0, u<U_T i=u/R_d, u>U_T

U_T tensiunea de prag,
 R_d rezistenţa diferenţiala,
 I_{D0} curentul rezidual
 dau aproximarea liniara a
 caracteristicii volt-amper a
 diodei

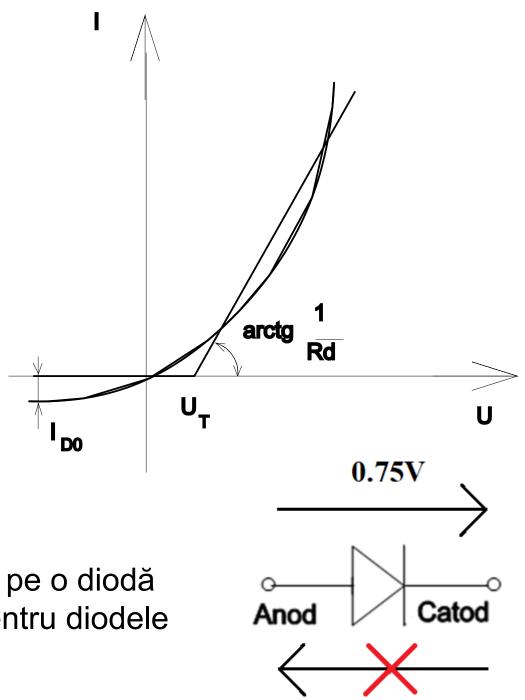
Valori tipice:

 $I_{D0} = 0.05A$

 $U_{T} = 0.5V$

 $R_d = 15$ ohm

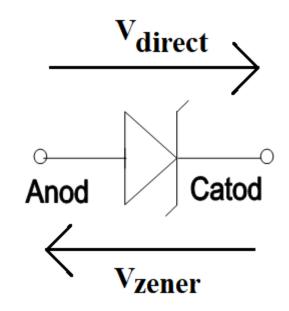
Căderea de tensiune directă pe o diodă cu siliciu este de ≈ 0,75V; pentru diodele cu germaniu este de ≈ 0,3V.

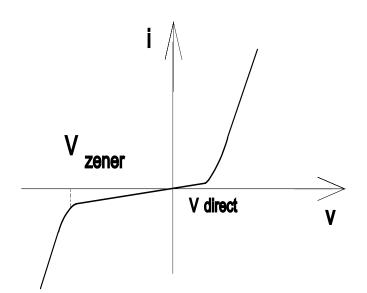


Diode Zener

La aplicarea unei polarizări inverse pe o joncţiune **pn:** dacă câmpul electric posedă energia necesară extragerii electronilor de pe orbitele de rotaţie, rezultă o creştere bruscă a curentului

Perechile electron-gol nou create contribuie la generarea unui curent important, şi se spune că dioda lucrează în regiunea Zener Valoarea tensiunii de prag Zener depinde de gradul de dopare şi poate avea valori de la 2V la sute de volţi

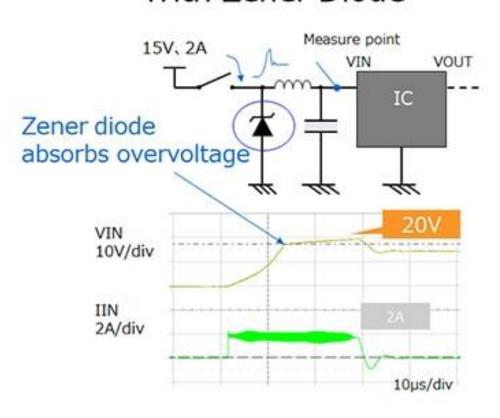




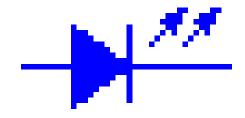
Without Zener Diode

Measure point 15V, 2A VIN VOUT IC Overvoltage occurs when turned on 29V VIN 10V/div IIN 2A/div 10µs/div

With Zener Diode

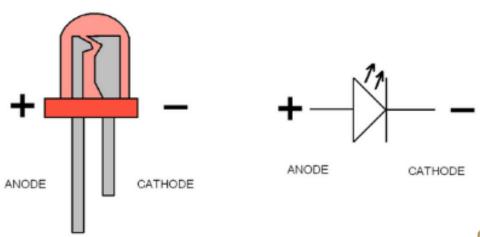


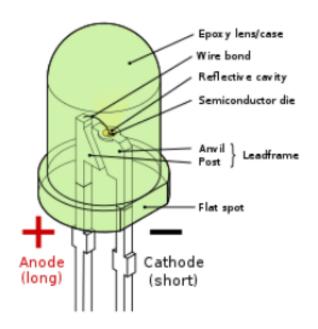
Diode luminiscente



- LED Light Emitting Diode
- La polarizarea directă electronii din regiunea n se recombină cu golurile din regiunea p eliberând energie sub forma căldurii şi a luminii
- Prin adăugarea de impurităţi in procesul de dopare se poate determina lungimea de undă a luminii emise determinand in acest fel culoarea LED-ului
 - GaAsP rosu/galben
 - GaP rosu/verde
- Tensiunea directa este mai mare decât cea corespunzătoare diodelor cu siliciu (1,2V - 3,2V)
- Curentul direct trebuie să aibă o valoare relativ mare (≥10mA)

What is a LED?







THD LED Diode

SMD Power LED Diode



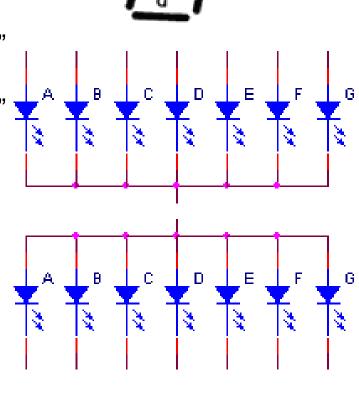


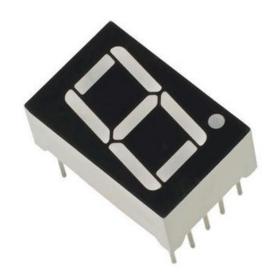
Display cu LED-uri 7-segmente: 7
 LED-uri aranjate astfel încât să poată
 fi afişate numerele zecimale

două tipuri:

 catod comun - comanda se face în anodul LED-urilor folosindu-se un semnal activ "1"

 anod comun - comanda se face în catodul LED-urilor folosindu-se un semnal activ "0"

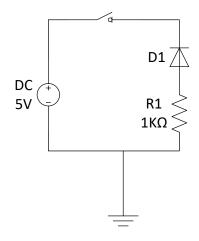


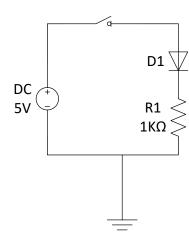


https://ardushop.ro/ro/electronica/190-display-led-7-segmente.html

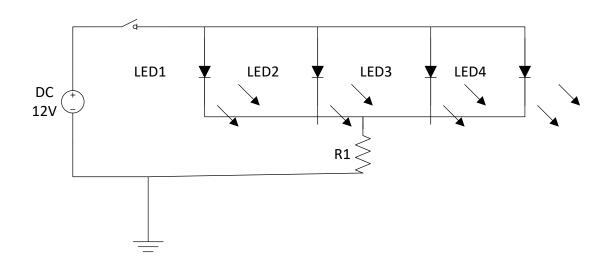
Probleme

 Pentru schemele din figura sa se calculeze valoarea curentului prin dioda.



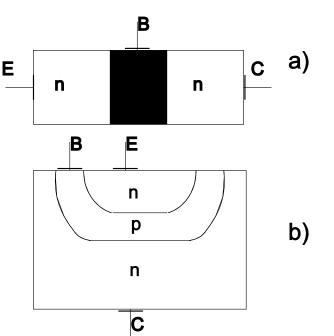


 Pentru schema din figura sa se calculeze valoarea rezistentei astfel incat prin fiecare LED intensitatea curentului sa fie 10 mA. Tensiunea directa corespunzătoare LED-urilor este de 1,6V.

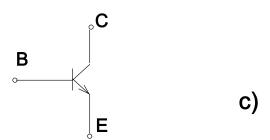


Tranzistorul bipolar în regim de comutație

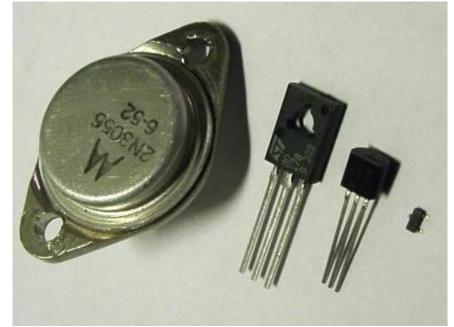
Regimurile de funcţionare ale tranzistorului bipolar



	Joncţiunea emitor-bază, polarizată direct	Joncţiunea emitor-bază, polarizată invers
Joncţiunea colector- bază, polarizată direct	Regiunea de saturaţie	Regiunea activă inversă
Joncţiunea colector- bază, polarizată invers	Regiunea activă normală	Regiunea de blocare



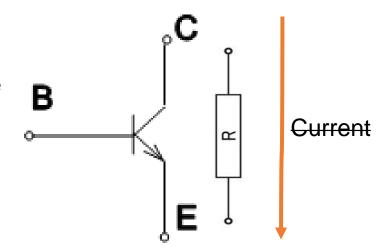
Structura unui tranzistor bipolar



	EB direct	EB invers
CB direct	Regiunea de saturaţie $V_{BE} > V_{CE}$ $I_{E} = I_{C} + I_{B}$ $I_{C} < \beta \cdot I_{B}$ $V_{BE} \approx 0.75 V$ $V_{CES} \approx 0.2 V$	Regiunea activă inversă Se echivalează cu o funcţionare in RAN Utilizare mai rara deoarece amplificarea în curent are valori foarte mici (αi ≈ 0,1)
CB invers	Regiunea activă normala $I_{E} = I_{C} + I_{B}$ $I_{C} = \alpha \cdot I_{E}$ $I_{C} = I_{B} \cdot (\alpha/(1-\alpha)) = \beta \cdot I_{B}.$ ß este câştigul sau amplificarea în curent (valori 10-1000) $V_{BE} \approx 0,75V$	Regiunea de blocare $V_{BE} \le 0$ $V_{CE} - V_{BE} > 0$ B

A. Daca TB este blocat $(V_{BF} < 0.6V)$

⇒R_{CE} are o valoare foarte mare si V_{CE} poate avea diferite valori, in functie de alte componente din circuit; intre C si E nu va trece curentul



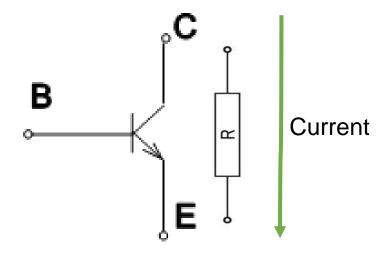
B. Daca TB este deschis

B1. $V_{BE} = 0.6V$

⇒ valoarea R_{CE} scade si curentul va trece intre C si E; I_C = ß⋅I_B; V_{CE} poate avea diferite valori

B2. V_{BE} creste intre 0,6V si 0,75V (V_{BE} va fi limitat la 0,75V)

- \Rightarrow valoarea R_{CE} scadea => curentul intre C si E creste; V_{CE} va scadea; $I_{C} = \beta \cdot I_{B}$;
- \Rightarrow cand TB este complet deschis (la saturatie) V_{CE} va scadea la valoarea sa minima: $V_{CEs} \approx 0.2V$ si $I_C < \Omega \cdot I_B$

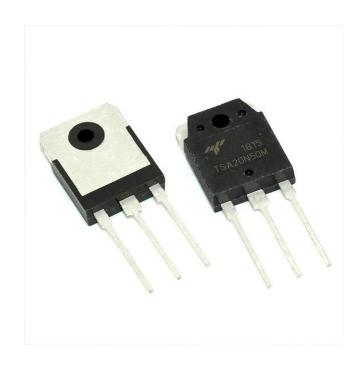


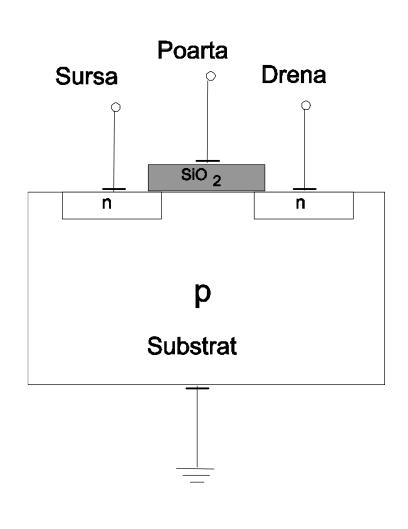
Tranzistorul cu efect de câmp

Sectiune transversala a unui tranzistor MOS cu canal indus **n**, numit si NMOS

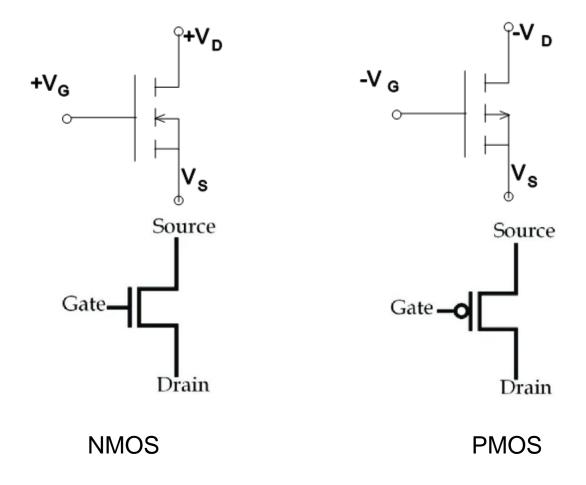
Componente:

- -substrat
- -sursa
- -drena
- -grila (poarta)





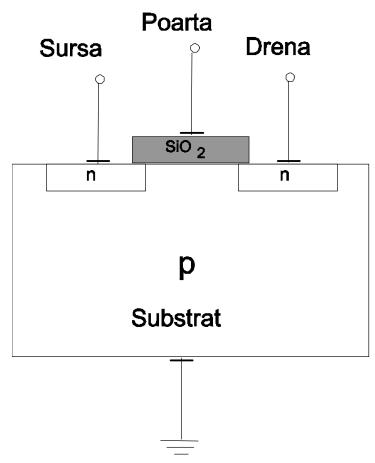
Simbolurile tranzistoarelor MOS



Funcţionarea tranzistorului MOS

Între sursă și drenă, prin intermediul substratului de bază, se pot pune în evidență două joncțiuni **pn**

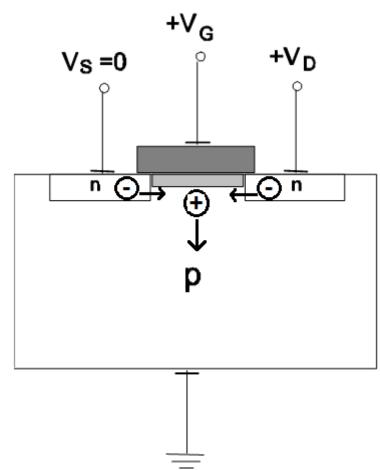
Dacă între drenă şi sursă se aplică o tensiune pozitivă, una din joncţiuni este polarizată invers; nu exista curent între drenă şi sursă; tranzistorul este blocat



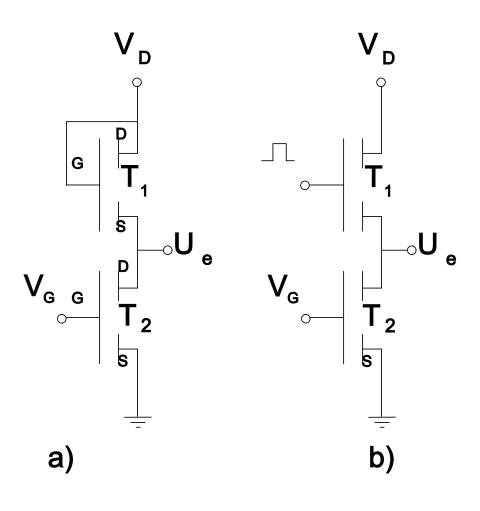
Dacă la poarta (grilă) se aplică un potenţial pozitiv faţă de regiunile sursei şi drenei, sarcinile electrice de tip **p** din substratul de bază vor fi respinse, iar electronii din regiunile drenei şi sursei vor fi atraşi către suprafaţa substratului de siliciu aflat sub poartă

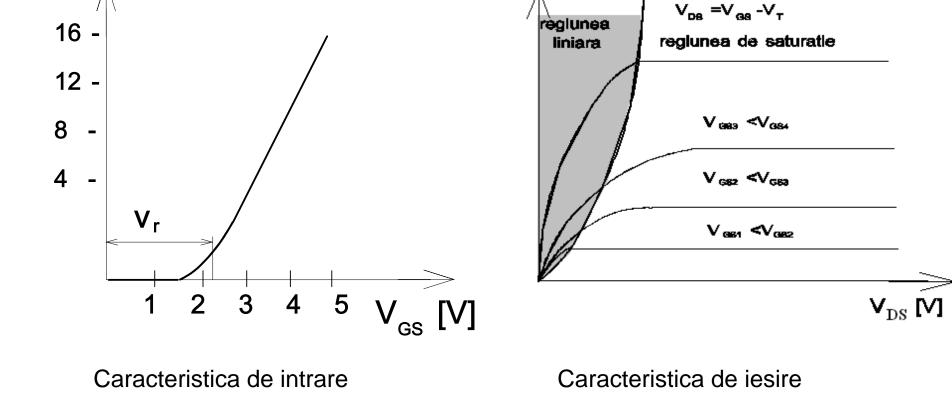
Intre drenă și sursă se formează un canal, a cărui adâncime crește odată cu tensiunea aplicată în poartă

Pentru o valoare a tensiunii grilăsursă, numită tensiune de prag și notată V_T, concentrația de electroni din zona canalului va depăși concentrația de goluri și atunci această regiune își va inversa tipul, devenind regiune de tip **n** Astfel s-a format un canal de tip **n** care unește regiunile de tip **n** ale drenei și sursei Conductibilitatea între drenă și sursă crește, crescând curentul de drenă I_{DS}



Avantaje ale folosirii tranzistoarelor MOS: fabricate mai usor decat tranzistoarele bipolare densitate de integrare mai mare impedanta de intrare mare $(10^{14}-10^{16}\Omega)$, curent de comanda mic folosirea in structura MOS a unei rezistente active





I_{ns} [mA]

Din caracteristica de iesire, pot fi deduse si analizate trei regiuni: **Regiunea de blocare**: curentul de iesire, curentul drena-sursa I_{DS} este aproximativ nul si tensiunea de intrare, V_{GS} , este mai mica decat tensiunea de prag: $V_{GS} < V_{T}$

prag: $V_{GS} < V_{T}$ **Regiunea liniara (de trioda)**: regiunea situata la stanga caracteristicii de curent, cand $V_{DS} = V_{GS} - V_{T}$; curentul de drena I_{DS} creste rapid ca o functie de potential drena-sursa V_{DS} $I_{DS} = K((V_{GS} - /V_T/)V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2})$

Deasemenea: $0 \le V_{DS} \le V_{GS} - V_{T}$

Regiunea de saturare: regiunea situata la dreapta caracteristicii de curent, cand V_{GS} - V_{T} = V_{DS}

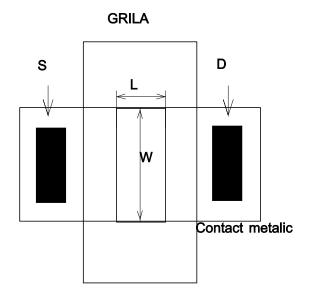
Urmatoarele relatii definesc aceasta stare:

$$0 \ll V_{GS} - V_{T} \ll V_{DS}$$

$$I_{DS} = \frac{K}{2} (V_{GS} - V_T)^2$$

K, factorul de conducţie $\approx \beta \cdot (W/L)$, unde:

- ß este factorul de conducţie intrinsec; are valoarea aproximativă de 10μΑ/V2
- W este lăţimea canalului; poate fi în gama 10-200µm
- L este lungimea canalului, are valori în gama 1-10µm



Probleme

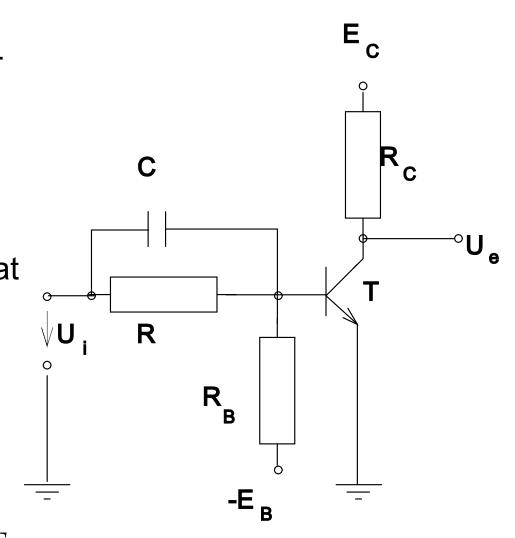
1. Sa se proiecteze un circuit inversor realizat cu tranzistor bipolar şi componente pasive

Etape:

- proiectarea în regim static, studiind realizarea funcţiilor propuse
- proiectarea în regim static, cu analiza cazului cel mai defavorabil de funcţionare
- analiza funcţionării circuitului în regim dinamic, cu estimarea parametrilor dinamici

Proiectarea în regim static

- Dacă U_i=0V='0', la ieşire trebuie să se obţină U_e≈E_C='1', sau tranzistorul T să fie blocat
- Dacă U_i≈E_C='1', la ieşire trebuie să se obţină U_e≈0V='0', fapt care impune ca tranzistorul T să fie saturat
- Starea de blocare:
- U_{BEb}≤0V şi I_B=I_{C0}
- $I_R + I_{C0} = I_{RB}$ $-\frac{U_{BEb}}{R} + I_{C0} = \frac{U_{BEb} + E_B}{R_B}$
 - deoarece $U_{BEb} \le 0V$ $R_B \le \frac{E_B}{I_C}$



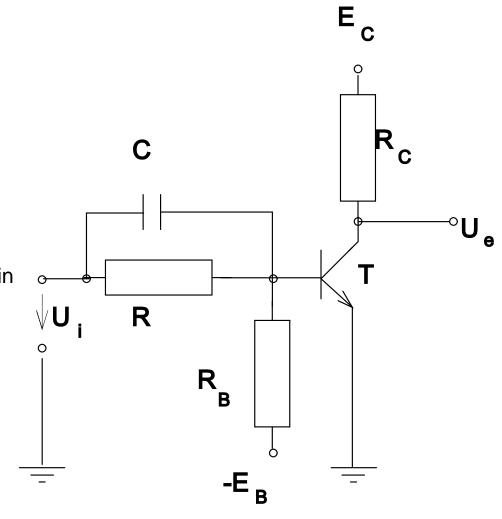
- Starea de blocare:
- $I_R I_{RB} = I_B$
- $I_B \ge I_{Bs} = I_C / \beta_{N0}$

$$R \leq \frac{E_C - U_{BES}}{\frac{E_C}{\beta_{N0} R_C} + \frac{U_{BES} + E_B}{R_B}}$$

- Relaţiile obţinute pentru R şi R_B trebuiesc îndeplinite şi pentru $I_{C0}=I_{C0max}$ şi $S_{N0}=S_{N0min}$
- Rezistenţa R_C se calculeaza cu formula:

$$R_C = \frac{E_C - U_{CEs}}{I_{Cso}}$$

 I_{Cso} - curentul de colector de saturaţie 'optim', pentru care ß are valoarea maximă



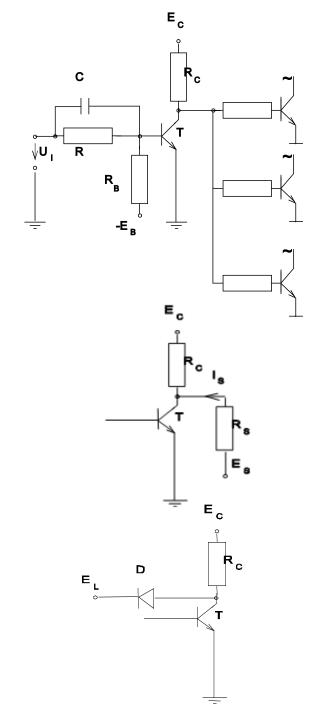
Studierea cazului cel mai defavorabil

- Se impune datorită multiplelor posibilităţi de modificare a valorilor ce caracterizează elementele unui circuit
- Elementele circuitului nu au valorile calculate, ideale, iar o însumare nefericită a anumitor abateri poate duce la schimbarea regimului de funcţionare a circuitului

Objective:

- analiza influenţei pe care o are modificarea valorilor elementelor din schemă asupra condiţiilor de funcţionare
- determinarea combinaţiei cele mai defavorabile pentru un anumit caz
- Pentru R_B, în cazul blocării tranzistorului:
 - tranzistorul funcţionează la temperatura maxim admisă, ceea ce face ca valoarea I_{CB} la blocare să fie maximă, I_{CBmax}
 - E_B este la valoarea minimă (90% din normal)
 - toleranţa R_B este la limita superioară din câmpul de toleranţe

- Pentru R in cazul saturarii tranzistorului:
 - I_C are valoare maximă, dat de o valoare maxim admisă pentru E_C şi o valoare minimă pentru R_C (în câmpul de toleranţe admis)
 - factorii ß iau valori extreme ß_{N0min}
 - alimentarea bazei se face de la E_{Bmin}
- Studiul influenţei sarcinii asupra comportării circuitului
- Portile comandate de catre inversor sunt echivalate prin R_s conectat la E_s
- Când T este blocat, U_{CEb} depinde de R_s
- U_{CEb} intervine în calculul rezistenţei R
- Influenţa sarcinii trebuie să fie estompată
- Conectarea unei diode D, având catodul conectat la o tensiune de limitare E_I
- V_{Cb}≈ E_L+V_D



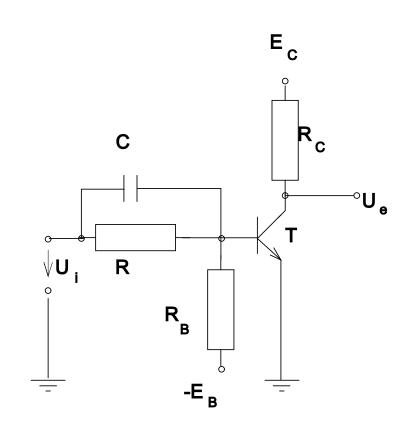
Comportarea în regim dinamic

- Trebuiesc avuţi în vedere parametri dinamici de funcţionare ai tranzistorului, respectiv timpii de comutare reprezentaţi funcţie de curenţii de bază:
 - pentru deblocare t_r=f(I_{Bd})
 - pentru blocare: $t_c = f(I_{Bi})$ şi $t_s = f(I_{Bi})$

$$R_B \le \frac{E_B}{I_{C0}} = \frac{E_B}{I_{Bi}}$$

$$R \leq \frac{E_C - U_{BES}}{E_C + U_{BES} + E_B} \approx \frac{E_C}{I_{Bd} + I_{Bi}}$$

$$\beta R_C + R_B$$



- Tensiunea la intrarea inversorului variază de la 0V la E_C
- Deblocarea tranzistorului se face în δt egal cu t_r
- Blocarea tranzistorului se face în δt egal cu t_c+t_s
- Cazul deblocarii:

$$\frac{du_c}{dt} \approx \frac{E_C}{\delta t}$$

$$I_c = C_1 \frac{du_c}{dt} = C_1 \frac{E_C}{t_{db}}$$

$$I_C = I_{Bd0} - I_{Bd}$$

I_{Bd0} curentul de bază direct de supra-acţionare la deblocare

$$I_{Bd0} = \frac{N_d I_{Cs}}{B_{N0}}$$

- N_d factorul de supra-acţionare la deblocare
- I_{Bd} curentul de bază direct la frontiera dintre regimul activ normal şi cel de saturaţie

$$C_1 = \frac{(I_{Bd0} - I_{Bd})t_r}{E_C}$$

Cazul blocarii:

$$C_2 = \frac{(I_{Bi0} - I_{Bi})(t_f + t_s)}{E_C}$$

$$C = \max(C_1, C_2)$$

2. Pentru schema din figura sa se determine I_C si V_{CE} , stiind ca β =200, V_1 =+12V si V_2 =5V.

Ce se intampla daca $V_2=0V$?

Ce se intampla daca $V_2=12V$?

$$V_2 = I_B R_B + V_{BE} + (\beta + 1) R_E I_B$$

$$I_B \approx 0.02mA$$

$$I_C = \beta I_B = 4mA$$

$$V_E = I_E R_E = 4V$$

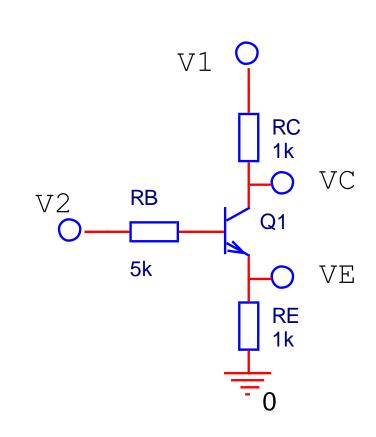
$$V_C = V_1 - R_C I_C = 8V$$

$$V_{CE} = V_C - V_E = 4V$$

Daca V₂=0V tranzistorul este blocat

$$I_C \approx I_E \approx 0V$$

$$V_E = 0V, V_C = 12V, V_{CE} = 12V$$



- Daca V₂=12V trebuie sa determinam daca tranzistorul se afla in regiunea activa normala sau in saturatie
- Presupunem ca tranzistorul se afla in regiunea activa normala

$$V_2 = I_B R_B + V_{BE} + (\beta + 1) I_B R_E$$

$$I_B = 0.05mA$$

$$I_C = \beta I_B = 10mA$$

$$V_C = V_1 - I_C R_C = 2V$$

$$V_E = I_E R_E = 10V$$

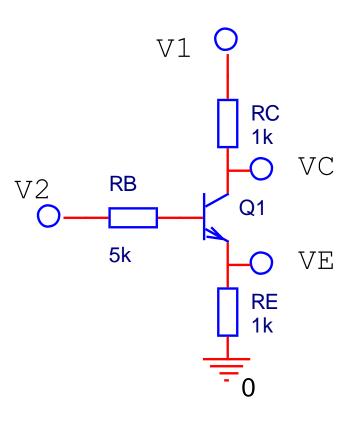
Prin urmare tranzistorul este saturat

$$\begin{cases} V_{1} = R_{C} I_{Csat} + V_{CEsat} + R_{E} (I_{Csat} + I_{Bsat}) \\ V_{2} = R_{B} I_{Bsat} + V_{BEsat} + R_{E} (I_{Csat} + I_{Bsat}) \end{cases}$$

$$I_{Csat} = 5,3mA$$

$$I_{Bsat} = 1mA$$

$$V_{CEsat} = 0,2V$$



Pentru schema din figura sa se determine I_D si V_{DS} , stiind ca $V_T=4V$ si $K=400\mu A/V^2$.

$$V_G = \frac{R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}} V_{DD} = 10V$$

$$V_{S} = R_{S}I_{D} = R_{S}\frac{K}{2}(V_{GS}-V_{T})^{2}$$

$$V_{GS} = V_G - V_S = V_G - R_S \frac{K}{2} (V_{GS} - V_T)^2$$

 $(V_{GS} - 4)^2 + (V_{GS} - 4) - 6 = 0$

$$V_{GS} = 1, V_{GS} = 6$$

$$V_{GS} > V_{T}$$

$$V_{GS} = 6$$

$$I_D = \frac{K}{2} (V_{GS} - V_T)^2 = 0.8 mA$$

 $V_{DS} = V_{DD} - (R_D + R_S) I_D = 10.2V$

4. Pentru schema din figura sa se determine I_C si V_{CE} , stiind ca β =100, V_1 =12V si V_2 =10V.

5. Pentru schema din figura sa se determine I_D si V_{DS} , stiind ca V_T =3V si K=800 μ A/V².

